

## ПОГЛОЩЕНИЕ ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛАЗМОЙ ПРИ РАССЕЯНИИ НА ПРИМЕСЯХ И ПЛАЗМОН-ФОНОННЫХ ВОЗБУЖДЕНИЯХ В ПОЛУПРОВОДНИКАХ

А. А. Клюканов, Н. И. Балмуш

Кишиневский государственный университет им. В. И. Ленина,

277003, Кишинев, Молдова

(Получена 24.08.1990. Принята к печати 6.11.1992)

Методом кумулянт в рамках флуктуационно-диссипативной теоремы получены выражения для коэффициента поглощения инфракрасного излучения электронной плазмой в полупроводниках. Подробно рассмотрен случай взаимодействия электронов с примесями и плазмон-фононными возбуждениями в приближении случайных фаз. Численные расчеты проведены для GaAs. Показано, что затухание фононов существенным образом влияет на положение и ширину резонансных пиков коэффициента поглощения. Предложенный метод допускает обобщение на случай произвольной электрон-фононной и электрон-примесной связи.

При расчете коэффициента поглощения инфракрасного (ИК) излучения  $K(\omega)$  в случае высоких концентраций свободных носителей заряда в полупроводниках необходимо учитывать их кулоновское взаимодействие, которое приводит к смешиванию плазмонов и фононов, динамическому экранированию и изменению частотной зависимости  $K(\omega)$  [1-6]. В пионерских работах [7, 8], посвященных поглощению на свободных носителях, плазменные эффекты не рассматривались. В работах [1-4] рассчитывалась функция  $K(\omega)$  при рассеянии зонных электронов на ионизованных примесях, акустических фононах и продольных оптических колебаниях решетки с учетом кулоновского взаимодействия в электронной плазме. Работы [5, 6] посвящены поглощению ИК излучения свободными носителями при их рассеянии на примесях, а также устранению недостатков предыдущих исследований. Выражение для  $K(\omega)$ , полученное авторами [5, 6], дает более высокие значения по сравнению с результатами работы [4], а пики на частотах плазмон-фононных колебаний смещены в коротковолновую область спектра [5]. Антирезонанс в отличие от результатов [4] лежит не на частоте продольного оптического фонона  $\omega_0$ , что является причиной появления третьего пика вблизи  $\omega_0$  [5]. Однако авторам работ [5, 6] также не удалось избежать недостатков, которые будут отмечены далее. Здесь мы рассчитаем электропроводность плазмы  $\sigma(\omega)$  при рассеянии на примесях и LO-фононах с использованием флуктуационно-диссипативных соотношений и учетом поляронный эффект. Будем следовать схеме расчета, подробно изложенной в [9]. Согласно [9], усреднение матрицы плотности по состояниям фононов и хаотически расположенным примесям позволяет заменить взаимодействие электронов с фононами и примесями

$$V(r) = \sum_x v_x \rho_x^c (\rho_{-x}^{\text{imp}} + \rho_{-x}^{\text{ph}}), \quad \alpha_x = \frac{4\pi}{\epsilon_\infty V k^2}, \quad (1)$$

запаздывающим взаимодействием электронов, которое характеризуется фазой влияния  $\Phi(r, r') = \sum_{x'} \Phi_{x'}(r, r')$ ,

$$\Phi_x(r, r') = \frac{i}{\hbar} \int_{t_1}^t ds_1 \int_{t_1}^s ds_2 \rho_x^e(s_1) - \rho_x'^e(s_1) \times \\ \times \{ \rho_x^e(s_2) K_x(s_1 - s_2) - \rho_x'^e(s_2) K_x(s_1 - s_2) \}, \quad (2)$$

впервые введенной Фейнманом в формализме континуального интегрирования [10]. Здесь  $\epsilon_\infty$  — высокочастотная диэлектрическая проницаемость,  $V$  — объем кристалла,  $\rho_x^e = e \sum_k \exp(i\mathbf{x}r_k)$  — фурье-образ плотности заряда электронов,  $\rho_x^{\text{ph}}$  — плотность заряда, обусловленная колебаниями ионов в сплошной среде с высокочастотной проницаемостью  $\epsilon_\infty$ ,  $\rho_x^{\text{imp}}$  — плотность заряда примесей,

$$K_x(s_1 - s_2) = \langle [\rho_x^{\text{ph}}(s_1) + \rho_x^{\text{imp}}(s_1)] [\rho_x^{\text{ph}}(s_2) - \rho_x^{\text{imp}}(s_2)] \rangle_{\text{ph, imp}} \quad (3)$$

В формуле (3) необходимо выполнить усреднение по равновесной матрице плотности фононов и по хаотически расположенным примесям. В работах [9, 10] гамильтониан фононов был выбран в гармоническом, а электрон-фононное взаимодействие в линейном по смещениям ионов приближении. Здесь мы вычислим корреляционную функцию (3) с использованием флуктуационно-диссипативной теоремы в общем случае. Прежде всего отметим, что необходимо учесть взаимодействие фононов с примесями. Это приводит к тому, что корреляционная функция типа

$$\langle \rho_x^{\text{imp}}(s_1) \rho_x^{\text{ph}}(s_2) \rangle_{\text{ph, imp}}$$

отлична от нуля, и мы получаем

$$K_x(s_1 - s_2) = \langle \rho_x^{\text{ph}}(s_1) \rho_x^{\text{ph}}(s_2) \rangle_{\text{ph}} + \langle \rho_x^{\text{imp}}(s_1) \rho_x^{\text{imp}}(s_2) \rangle_{\text{imp}} \cdot \frac{\epsilon_\infty^2}{\epsilon_{\text{ph}}^2(\mathbf{x}, 0)} \quad (4)$$

Выражение для продольной диэлектрической функции  $\epsilon_{\text{ph}}(\mathbf{x}, \omega)$  по определению имеет вид [11]

$$\frac{\epsilon_\infty}{\epsilon_{\text{ph}}(\mathbf{x}, \omega)} = 1 + \frac{2\alpha_x}{\hbar} \int_0^\infty dt e^{i\omega t} \text{Im} \langle \rho_x^{\text{ph}}(t) \rho_x^{\text{ph}}(0) \rangle_{\text{ph}} \quad (5)$$

Усреднение в (4) и (5) проводится по состояниям невзаимодействующих фононов и примесей. Их взаимодействие привело к появлению множителя  $[\epsilon_\infty/\epsilon_{\text{ph}}(\mathbf{x}, 0)]^2 = (\epsilon_\infty/\epsilon_0)^2$  в примесной части корреляционной функции (4). В работах [4-6] взаимодействие примесей с фононами не учитывалось. Правильный учет этого взаимодействия, которое приводит к ионной экранировке потенциала примеси, выражается в замене  $\epsilon_\infty$  на статическую диэлектрическую проницаемость  $\epsilon_0$  в электрон-примесном взаимодействии (1).

Уравнение (5) можно обратить с помощью флуктуационно-диссипативной теоремы [11] и вычислить корреляционную функцию

$$K_x^{\text{ph}}(s_1 - s_2) = \langle \rho_x^{\text{ph}}(s_1) \rho_x^{\text{ph}}(s_2) \rangle_{\text{ph}} =$$

$$= \frac{\hbar}{\pi \nu_x} \int_{-\infty}^{\infty} n_{\omega} e^{i\omega(s_1 - s_2)} \operatorname{Im} \left\{ \frac{\varepsilon_{\infty}}{\varepsilon_{\text{ph}}^*(\omega)} \right\} d\omega, \quad n_{\omega} = \frac{1}{\left[ \exp \left( \frac{\hbar\omega}{k_0 T} \right) - 1 \right]} \quad (6)$$

Усредняя по хаотически расположенным примесям, находим

$$K_x^{\text{imp}} = \frac{\varepsilon_{\infty}^2}{\varepsilon_{\text{ph}}^2(\omega, 0)} N_{\text{imp}} e^2 V. \quad (7)$$

Формулы (2)–(7) определяют фазу влияния фононов и примесей на электроны. В гармоническом приближении

$$\varepsilon_{\text{ph}}(\omega) = \varepsilon_{\infty} \frac{\omega_0^2 - (\omega + i\gamma)^2}{\omega_{TO}^2 - (\omega + i\gamma)^2}, \quad \omega_{TO} = \omega_0 \left( \frac{\varepsilon_{\infty}}{\varepsilon_0} \right)^{1/2}. \quad (8)$$

С учетом (8) без учета затухания фононов ( $\gamma \rightarrow 0$ ) легко получить

$$K_x^{\text{ph}}(t) = \frac{\hbar \varepsilon_0 \varepsilon_{\infty}}{2V_x \varepsilon^*} T_{\omega_0}(t), \quad (9)$$

где

$$\frac{1}{\varepsilon^*} = \frac{1}{\varepsilon_{\infty}} - \frac{1}{\varepsilon_0},$$

$$T_{\omega}(t) = n_{\omega} e^{i\omega t} + (n_{\omega} + 1) e^{-i\omega t}. \quad (10)$$

При этом для фазы влияния фононов на электроны получим известное фейнмановское выражение [10]. Формула (6) позволяет легко учесть затухание фононов. Для этого параметр  $\gamma$  надо считать конечной величиной. При  $\gamma \ll \omega_0$  функция  $K_x^{\text{ph}}(t)$  (9) получает дополнительный множитель  $\exp(-\gamma t)$ .

Согласно работе [9], дальнейший расчет электропроводности электронов сводится к усреднению  $\langle \rho_x^e(s_1) \rho_{-x}^e(s_2) \rangle_E$  по неравновесной матрице плотности — по состояниям системы в электрическом поле  $E$ . С учетом второй кумулянты по полю [9] ( $E \parallel 0z$ )

$$\langle \rho_x^e(s_1) \rho_{-x}^e(s_2) \rangle_E = \frac{\sigma(\omega) \kappa_z}{N \rho_e e} E(s_1) [e^{i\omega(s_1 - s_2)} - 1] \langle \rho_x^e(s_1) \rho_{-x}^e(s_2) \rangle. \quad (11)$$

Слагаемые нулевого порядка по напряженности электрического поля  $E(t)$  вклада не дают. Среднее в формуле (11) вычисляется по равновесной матрице плотности. С использованием результата (11) находим

$$\sigma(\omega) = i \frac{N e^2}{m^*} \left[ \omega + \Delta(\omega) + \frac{i}{\tau(\omega)} \right], \quad (12)$$

где время релаксации  $\tau$  и сдвиг частоты  $\Delta$  определяются выражением

$$\begin{aligned} \Delta(\omega) + i/\tau(\omega) &= 2 (\hbar \omega N_e m^* V)^{-1} \sum_x \rho_x^2 \kappa_z^2 \times \\ &\times \int_{-\infty}^t [1 - e^{i\omega(t-s)} \operatorname{Im} \{ \langle \rho_x^e(t) \rho_{-x}^e(s) \rangle K_x(t-s) \}] ds. \end{aligned} \quad (13)$$

Вклад в  $\tau$  и  $\Delta$  дает взаимодействие электронов с диссипативной подсистемой фононов и примесей, так как электрон-электронное взаимодействие коммутирует с оператором плотности тока. Результаты работы [9] можно получить из (12), (13), если для функции  $K_x(t)$  использовать формулу (9) и  $\langle \rho_x^c(t) \rho_{-x}^c(s) \rangle$  вычислить методом кумулянт в одноэлектронном приближении и ограничиться учетом второй кумулянты по методу, изложенному в [9]. Здесь корреляционную функцию  $\langle \rho_x^c(t) \rho_{-x}^c(s) \rangle$  мы вычислим точно, используя флуктуационно-диссипативные соотношения. Прежде всего заметим, что  $\tau$  и  $\Delta$  выражаются через две функции:

$$A_x^{(\omega)} = \frac{2\omega_x}{\hbar} \int_{-\infty}^t e^{i\omega(t-s)} \text{Im} \langle \rho_x^c(t) \rho_{-x}^c(s) \rangle ds, \quad (14)$$

$$B_x(\omega) = \frac{2\omega_x}{\hbar} \int_{-\infty}^t e^{i\omega(t-s)} \text{Re} \langle \rho_x^c(t) \rho_{-x}^c(s) \rangle ds. \quad (15)$$

Фактически же достаточно вычислить одну из них, так как они связаны между собой соотношениями типа Крамерса—Кронига:

$$B_x(\omega) = \frac{1}{i\pi} \int_{-\infty}^{\infty} n_\nu \left( \frac{1}{\omega + \nu + i\gamma} + \frac{1}{\omega - \nu - i\gamma} \right) \text{Im} \{A_x(\nu)\} d\nu. \quad (16)$$

Используя определение полной продольной диэлектрической функции  $\varepsilon(x, \omega)$ , аналогичное формуле (5), с тем отличием, что необходимо заменить  $\varepsilon_{\text{ph}}(x, \omega)$  на  $\varepsilon(x, \omega)$  и  $\rho_x^{\text{ph}}$  на полную плотность заряда, а также флуктуационно-диссипативную теорему [11], получим

$$A_x(\omega) = \frac{\varepsilon_{\text{ph}}^2(x, \omega)}{\varepsilon_\infty^2} \left[ \frac{\varepsilon_\infty}{\varepsilon(x, \omega)} - \frac{\varepsilon_\infty}{\varepsilon_{\text{ph}}(x, \omega)} \right]. \quad (17)$$

Формулы (12)—(17) дают решения задачи об определении электропроводности  $\sigma(\omega)$ , а следовательно, и коэффициента ИК поглощения света  $K(\omega)$  электронной плазмы в полупроводниках:

$$K(\omega) = \frac{4\pi}{cn} \text{Re} \sigma(\omega). \quad (18)$$

Поскольку эти формулы получены с помощью флуктуационно-диссипативной теоремы, они являются точными и не предполагают какого-либо специального вида диэлектрической функции  $\varepsilon(x, \omega)$ . В приближении случайных фаз [1-6]

$$\varepsilon(x, \omega) = \varepsilon_{\text{ph}}(x, \omega) - \frac{4\pi e^2}{x^2} Q(x, \omega),$$

$$Q(x, \omega) = \frac{2}{V} \sum_{\mathbf{k}} \frac{n_{\mathbf{k}} + n_{\mathbf{k}+\mathbf{x}}}{\hbar\omega - \varepsilon_{\mathbf{k}+\mathbf{x}} + \varepsilon_{\mathbf{k}} + i\gamma}, \quad \varepsilon_{\mathbf{k}} = \frac{\hbar^2 k^2}{2m^*}. \quad (19)$$

Здесь  $n_{\mathbf{k}}$  — функция распределения Ферми—Дирака.

Рассмотрим вклад в  $\tau$  и  $\Delta$  от взаимодействия электронной плазмы с продольными оптическими колебаниями решетки:

$$\frac{i}{\tau_{\text{ph}}(\omega)} + \Delta_{\text{ph}}(\omega) = \frac{\hbar}{2\pi\omega N_{\text{ph}} m^* V} \sum_{\mathbf{x}} x_z^2 \int_{-\infty}^{\infty} n_\nu C_x(\omega, \nu) \text{Im} \left\{ \frac{\varepsilon_\infty}{\varepsilon_{\text{ph}}^*(x, \nu)} \right\} d\nu, \quad (20)$$

$$C_x(\omega, \nu) = 2 \operatorname{Re} A_x(\nu) - A_x(\omega + \nu) - A_x(\omega - \nu) + \\ + \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} n_\mu [D(\mu, \nu, 0) - D(\mu, \nu, \omega)] \operatorname{Im} \{A_x(\mu)\} d\mu, \quad (21)$$

где

$$D(\mu, \nu, \omega) = \frac{1}{\omega - \nu + \mu + i\gamma} + \frac{1}{\omega - \nu - \mu + i\gamma} - \\ - \frac{1}{\omega + \nu + \mu + i\gamma} - \frac{1}{\omega + \nu - \mu + i\gamma}.$$

Выполняя в (20) интегрирование по  $\nu$  в гармоническом приближении по  $\varepsilon_{\text{ph}}(\kappa, \omega)$  (8), для времени релаксации получаем выражение

$$\frac{1}{\tau_{\text{ph}}(\omega)} = \frac{\hbar \omega_0 \varepsilon_\infty}{2\omega N_e m^* V \varepsilon_\infty} \sum_{\kappa} \kappa_z^2 [G_x(\omega, \omega_0) - G_x(\omega, -\omega_0)], \quad (22)$$

где

$$G_x(\omega, \omega_0) = (n_{\omega_0} - n_{\omega + \omega_0}) \operatorname{Im} \{A_x^*(\omega + \omega_0)\}.$$

В пределе больших частот  $\omega \gg \omega_0$  ионной поляризации можно пренебречь и положить  $\varepsilon_{\text{ph}}(\kappa, \omega) = \varepsilon_\infty$ . В этом пределе формула (22) переходит в результат работ [1] и [4]. Функция (22) описывает в общем случае резонансы на комбинационных частотах связанных плазмон-фононных мод  $\omega = \omega_0 \pm \omega_\pm$ , обусловленные нулями диэлектрической функции  $\varepsilon(\kappa, \omega \pm \omega_0)$ . Поглощение ИК излучения электронной плазмой при рассеянии на ионизованных примесях характеризуется функциями

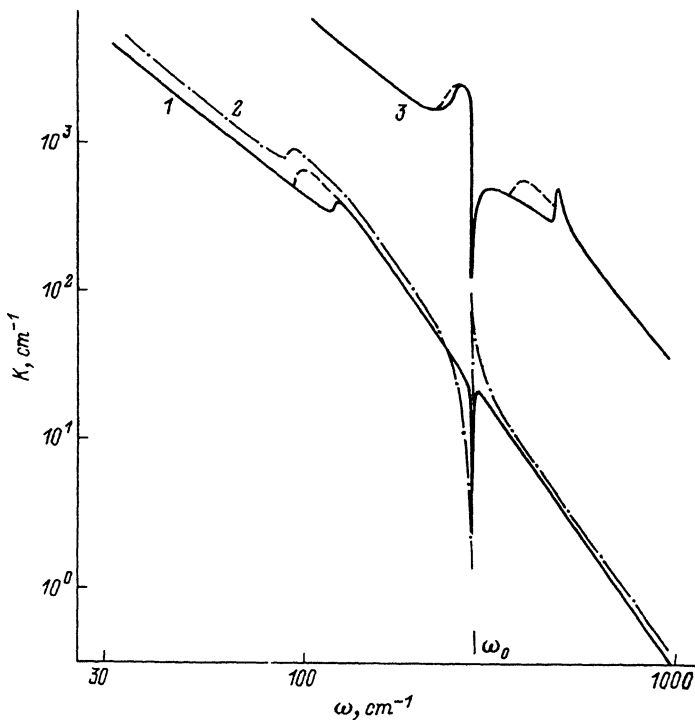
$$\frac{i}{\tau_{\text{imp}}(\omega)} + \Delta_{\text{imp}}(\omega) = \frac{4\pi N_{\text{imp}} e^2}{\omega N_e m^* V \varepsilon_\infty} \sum_{\kappa} \frac{\kappa_z^2}{\kappa^2} \frac{\varepsilon_\infty^2}{\varepsilon_{\text{ph}}^2(\kappa, 0)} [A_x(0) - A_x(\omega)]. \quad (23)$$

Заметим, что  $\operatorname{Im} A_x(0) = 0$ , поэтому в выражение для  $\tau(\omega)$  не могут войти функции  $\varepsilon(\kappa, 0)$  и  $Q(\kappa, 0)$ , как в работах [4-6]. В общем случае, согласно формуле (23), коэффициент поглощения имеет резонансы вблизи точек  $\omega = \omega_\pm$ ,  $\omega = \omega_{\text{TO}}$  и антирезонансы при  $\omega = \omega_0$ .

На рисунке представлены спектры поглощения ИК излучения, рассчитанные по формуле (18) в приближении  $\omega\tau \gg 1$ . Используются параметры кристалла GaAs [4]. Сравнение кривых 1 и 2 при  $N_e = 10^{17} \text{ см}^{-3}$  показывает, что предложенные выше формулы (18) и (23) дают более низкие значения коэффициента поглощения, чем полученные в [4] и [5]. Кроме этого, положение и ширина резонансных пиков вдали от  $\omega_0$  существенным образом зависят от затухания фононов.

В заключение отметим, что приближение случайных фаз (19) легко можно обобщить на случай произвольной электрон-фононной и электрон-примесной связи. Функцию  $Q(\kappa, \omega)$  (19) в случае невырожденной плазмы при этом нужно заменить на

$$\tilde{Q}(\kappa, \omega) = \frac{2N_e}{\hbar} \int_0^\infty e^{i\omega t} \operatorname{Im} e^{-\kappa^2 D(t)} dt, \quad (24)$$



Коэффициент поглощения света в GaAs при  $T=4$  К. 1, 3 — расчет по формуле (18) для  $\gamma=0$  (сплошные линии) и  $\gamma=0.001 \omega_0$  (штриховые); 2 — результат работы [4]. Параметры GaAs для расчета взяты из [4]. Концентрация  $n$ ,  $\text{см}^{-3}$ : 1, 2 —  $10^{17}$ , 3 —  $10^{18}$ .

где функция  $D(t)$  с помощью флуктуационно-диссипативной теоремы может быть выражена через электропроводность поляронов произвольной силы связи, согласно формуле (27) из работы [9], полученной в одноэлектронном приближении. Этот результат получается, если при вычислении функции  $A_x(\omega)$  (14) произвести разложение по кулоновскому взаимодействию электронов и одной компоненте фазы влияния  $\Phi_x$  при  $x' = x$ , а затем выполнить простейшее расщепление (факторизация Хартри) в духе приближения случайных фаз [11]. При этом

$$A(x, \omega) = \frac{4\pi e^2}{x^2} \tilde{Q}(x, \omega) \left[ 1 - \frac{\epsilon_\infty}{\epsilon_{\text{ph}}(x, \omega)} \frac{4\pi e^2}{x^2} \tilde{Q}(x, \omega) \right]^{-1}. \quad (25)$$

Приближение (25), по-видимому, справедливо в случае достаточно разреженной плазмы, когда поляронный радиус меньше дебаевского радиуса экранировки.

Авторы благодарны В. А. Коварскому за ряд полезных замечаний.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- [1] R. Sirko, D. Mills. Phys. Rev. B, 18, 4373 (1978).
- [2] R. Sirko, D. Mills. Phys. Rev. B, 18, 5637 (1978).
- [3] S. Katayama, D. Mills, R. Sirko. Phys. Rev. B, 28, 6079 (1983).
- [4] P. Kleinert, M. Ciehler. Phys. St. Sol. (b), 136, 763 (1986).
- [5] А. И. Касиян, И. В. Сур. ФТП, 22, 1127 (1988).
- [6] В. Е. Sernellius. Phys. Rev. B, 36, 1082 (1987).
- [7] В. Л. Гуревич, И. Г. Ланг, Ю. А. Фирсов. ФТТ, 4, 1252 (1962).

- [8] R. Wolfe. Proc. Phys. Soc., A67, 74 (1954).  
[9] А. А. Клюканов, А. П. Мунтян, Е. П. Показилов. ФТТ, 22, 1284 (1980).  
[10] R. P. Feynman, R. W. Hellwarth, C. K. Iddings, P. M. Platzman. Phys. Rev., 127, 1004 (1962)  
[11] Ф. Платцман, П. Вольф. Волны и взаимодействия в плазме твердого тела, 436. М. (1975).

Редактор Л. В. Шаронова

---